(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-192653

(43)公開日 平成10年(1998)7月28日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I
B01D 53/86	S ZAB	B 0 1 D 53/36 ZABG
A 6 2 D 3/00	ZAB	A 6 2 D 3/00 Z A B
B 0 1 J 21/04	ı	B 0 1 J 21/04 A
21/06	3	21/06 A
21/08	3	21/08 A
		審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全 8 員
(21)出願番号	特願平 9-4349	(71) 出願人 000005108
		株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成9年(1997)1月14日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者 菅野 周一
		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号
		式会社日立製作所日立研究所内
		(72)発明者 荒戸 利昭
		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号
		式会社日立製作所日立研究所内
		(72)発明者 池田 伸三
		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 札
		式会社日立製作所日立研究所内
		(74)代理人 弁理士 小川 勝男
		最終頁に続

(54) 【発明の名称】 フッ素化合物含有ガスの処理方法

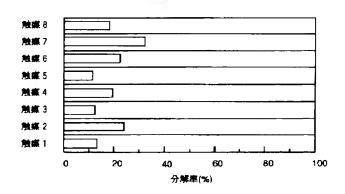
(57) 【要約】

【課題】C_F。などのフッ素化合物含有ガスを効率良く 分解する分解処理方法及び触媒を提供する。

【解決手段】C、F、のように炭素を2つ以上含み、かつフッ素原子を含む化合物、もしくは窒素原子とフッ素原子を含む化合物の少なくとも一方を含むガス流を、アルミナ、チタニア、シリカ、ジルコニアの少なくとも一種を含む触媒と、約400~約800℃の温度で、有効量の水蒸気の存在下で接触させて、前記ガス流中のFをHFに転化する。

【効果】フッ素化合物含有ガスを効率良く分解処理することができる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】炭素を2つ以上含み、かつフッ素原子を含む化合物。もし、は養素原子とフッ素原子を含む化合物のかなしとも一方を含むガス流を、アルミナ、チタニア、シリカ、ブルコニアの生なくとも一種を含む触媒と約400~800℃の温度で、有効量の水蒸気の存在下で接触させて、前記ガス流中のFをHFに転化する工程を含んでなることを特徴とするフッ素化合物含有ガスの処理方法。

1

【請水項2】請水項1記載の方法において、前記ファ素 10 化合物含有ガスが、炭素を2つ以上含むCとFとの化合物、もしてはNとFとの化合物であることを特徴とする ファ素化合物含有ガスの処理方法

【請求項3】請求項1記載の方法において、前記触媒 が、さらにSェ、Mg、Zェ、W、Sn、Ce、Mn、 Bェ、Nョのうちの中なくとも一成分を含むことを特徴 とするフィ素化合物含有カスの処理方法。

【請水項4】 炭素を2つ以上含むCとFとの化合物、もしてはNとFとの化合物を生なくとも一方を含むガス流を処理する触媒であって、アルミナとチタニアを含み、 20アルミナが75w t %以上98w t %以下、チタニアが25w t %以上2w t %以上であることを特徴とするフィ素化合物分解触媒。

【請水項5】請水項4記載の触媒において、さらにSin、Mg、Zr、W、Sn、Co、Mn、Bi、Ni、P、Bのうちの生なくとも一成分を含むことを特徴とするフィ素化合物分解触媒。

【請水項6】請水項5記載の触媒において、Si、Mg、Zr、W, Sn、Ce、Mn、Bi、Ni、P. Bdの酸化物を、アルミナーチタニア触媒主量に対し、O. 1wt 0 w ~ 1.0 w t 0 s 0 c 0 c

【発明で評細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、C.F.などのフッ素化合物含有カスを低温で効率良く分解する分解処理方法及び触媒材料に関する。

[0002]

【徒来の技術】C.E.などのフラ素化合物カスは、事尊 体コーチンク材料、半導体洗浄用などに大量に使用され 40 ている。しかし、これらの物質は大気中に放出される と、地球の温暖化を引き起こす温暖化物質であることが わかってきた。今後、これらの化合物の使用後の処理に 対して、減しい規制が行われると子想される

【0003】ところで、C.F.などのカスは、分子構成成分としてソー素(F)を多く含有している。フッ素は サペての元素の中で最も電気陰性度が大きし、化学的に 非常に安定な物質を形成する。特にC.F.などは分子内 力が強く、反応性に乏しい物質である。この性質が立、 分解するには高温が必要であり、大量のエネルギを消費 50

する。また、高温での分解反応は生成するフッ化水素な どのガスによる装置材料の腐食速度が大きぐ、適切な分 解処理方法がないのが現状である。

【0004】分解処理方法として、現在、提案されつつあるのは、高温での燃焼技術である。しかしながらこの方法では、大量の燃料を使用するためエネルギー防事が低く、また、燃焼に伴って生成する1000℃以上のい口が2化合物によるが壁の損傷の問題もある。確って、より低温で分解できる技術が必要である。

【0005】触媒については、これまでに、TiO。ー WO、触媒が有機へはゲン化合物の分解用触媒として、 特会学6-59388号公報に報告されている。この触媒は工 i0ック0. 1~20w t % のWを含む触媒(原子比に すると、Tiか92%以上99.96%以下、Wか8% 以上の 0.4%以上) てあり、ppmiナーダーのCC 1 を 処理するのに375℃で分解型99%を1500時間保 持していた。有機ハロゲン化合物中で触媒毒としての差 響はC1だけでなる、むしろFの方が大きい。該公報で は、炭素数1の有機へロゲン化合物、すなわちじ F:, C L F 等か分解できるとしているか、フッ素 化合物に関する分解結果の実施例はない。また、炭素数 1の有機ハロゲン化合物の分解に比べ、一般に炭素数2 の有機へロゲン化合物は分解しにてい。別の例として は、A L O .- Z r O .- WO .触媒がファ素化合物ガス の分解触媒として、特開平7-80303号公報に報告されて いる。この触媒は、ツロン類を燃焼分解する触媒であ り、つロン・115 (C.C.F.) を処理するのに60 Oでで燃焼分解反応を行い、分解率98%を10時間保 持していた。この方法は燃焼助剤として、nキコタン等 の岸化水素を添加するため、処理コストが大きしなる。 また、C.F.等の炭素とフッ素のみの化合物の分解は、 プロン・115に比べ、さらに難しいか、これらの物質 に関する分解結果の実施例はない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、農業を2~以上含み、17~表原子を含む化合物、もしては築素原子と2~表原子を含む化合物の生なくとも一方を含むカスを低温で助きよく分解処理する方法及び触媒を提供するものである。

【0007】

【課題を解析するための手段】本発明者らは、170素化合物含有ガスを低温でかっ高効率で分解が可能で、1かも分解生成物として遊離される170化水素による装置の腐食が生した1い分解処理方法の検討を詳細に進めた結果、本発明に主った

【0008】即ち、母素を2つ以上含み、かつアッ素原子を含む化合物、もしては窒素原子とアッ素原子を含む 化合物が生なくとも一方を含むガス流を、特定のフー素 化合物分解触媒と、約400~約800℃の温度で、有 効量の水蒸気の存在下で接触させることにより、ガス流 中のファ素をHFに転化できることを見い出した。 分解 触媒としては、アルミナ、チャニア、シリカ、ジルコニ アのかなことも一種を含む触媒を用いることができる。

【0009】フェ奉化合物としては、C. F. などのよう に農素数が2以上のCとFとの化合物、NF などのN とドドの化合物などがある。

【ロロ1ロ】さらに、触媒にS主、Mg、 Zr、W、S n, Ce, Mn, Br, Nreのうちの少なくとも一成分 を添加すると、ファ素化合物含有ガスをより高い活性で 分解できることを見い出した。これらの触媒はアルミ ナ、チタニア、シリカ、ブルコニア、そしてSi、M g, Zr. W, Sn. Ce, Mn. Bi, Ni. P. B -のうちの少なくとも一成分の酸化物を混合物、あるいは 複合酸化物の形態で含有している。特にアルミナビチダ ニアを含む触媒では、アルミナが75wt%以上98w t‰以下、チタニアが25‰以下2wt‰以上である場 合に切果が大きい。また、Si、Mg、Zr、W、S n, Ce, Mn, Bi, Ni, P, Bの酸化物を触媒主 量に対してO. 1~1 Ow t % で含む場合に効果が大き UN.

【0011】ファ素化合物含有カスの分解触媒の開発の ため種々検討した結果、触媒の性質として、ファ素と適 度な強さの結合を形成する金属成分を含有する必要があ ることを見い出した。特に、炭素とフィ素とからなる化 合物の場合、分子自体が安定であるため、マー化物生成 エンタルビーが大きい金属成分を含有せる触媒が高分解 活性を示すことを見い出した。あまり安定な結合を形成 してしまうと触媒上からファ素化合物が離れないため、 活性が徐々に低工する。一方で結合力が弱すぎると十分 な分解率が得られない。 本発明の対象ガスであるC.F。 30 などは、分子内力が強く、反応性の乏しい物質である。 これらのカスを燃焼させる場合、1500~2000℃の温 度が必要と言われている。我枚は、本対象カスは、アル ミナ、チャニア、シリカ、ジルコニアを単独て触媒とし て用いても分解できることを見い出したが、より高い分 解率を得る触媒としては、アルミナとチタニアを含んで なる触媒が好ましいことを見い出した。アルミナはアッ 素化合物を触媒上に引き付ける働きをし、チタニアは触 媒上のロッ素化合物を引き離す働きをすると思われる。

[0012] Si, Mg, Zr, W, Sn, Ce, M n, Bi, Niの酸化物は、アルミナ、チタニア、シリ カ、ゴルコニアとの協奏効果を発現させると思われる。 また、触媒中のチタニアの安定化に寄与していると考え 乌和飞。

【0013】本発明の二、素化合物含有ガスの分解処理 方法では、C.F.などのフッ素化合物を、不活性ガスで 希釈してもよいことを見い出した。マル素化合物の濃度 を希利することで、触媒に対する負荷が小さらなり、分 解活性を長時間維持することができる。希釈ガフとして は、Ar、N」、Heなどの不活性ガスを用いることが、50、用いられる沈殿法、含浸法、混練法などいずれも使用で

できる

【0014】 本発明の対象とするマッ素含有化合物はC 下、NF などのPFC(perfluorocompound) あるいは FFC (fully fluorocompound) と呼ばれるもので、代 表的な反応としては次のようなものがある。

4

 $[0.015] C_1F_8 + 3H_1O - CO + CO_1 + 6HF$ $C[F_0 + 2H]O + 1$, 2O[-2CO] + 6HF $NF = 3H_0O = NO = 1.72O + 6HF$

これらのフラ素化合物は、処理するガス中に水素原子を マッ素化合物中のF放と小なくとも同等になるよう添加 すうことが望ましい。このことにより、化合物中の下は HFになり、分解生成物中のFは後処理しやすいいロゲ こ 化水素の形態となる。この上きの水素源としては、水 蒸気のほかに、水素、炭化水素などを用いることができ るお、炭化水素を用いた場合、炭化水素が触媒上で燃焼 し、供給する熱エネルギを小さくすることができる。

【0016】また、反応ガス中に酸素などの酸化カスを 含有させることで、COの酸化反応も同時に起こらせる ことができる。CO四酸化反応が干を全な場合は、分解 生成ガス中のHFを除去した後、CO酸化触媒に接触さ せてCOをCO。 に転換させることもできる。

【0017】本発明の触媒を用いれば、C.CL。F。 C.C.I.F., C.C.I.F.などのフロン類, HFC13 4 a などの代替プロン類、また、SF,等の化合物も分 解できる。また、CCLF、CCLF。などの物質も 上分分解できる。なお、塩素化合物を処理した場合の化 合物中のC1は、HC1に転化される。

【0018】本を明で用いられる反応温度は、約400 ~約800℃が好ましい。これは上の高温で使用する。 と、高分解率は得られるか、触媒の考化が速い。また、 装置材料の腐食連度が急激に大きくなる。逆に、これは 干の温度では、分解率が低い。また、生成したHFを中 和砕去する工程としては、アルカリ溶液をスプレーして 洗浄するものが効率が高く、結晶析出などによる配管の。 閉塞が起こりにくいのて好ましい。アルカリ溶液中に分 解生成カスを、ピリエクする方法あるいは充填塔を用い て洗浄する方法でもよい。

【ロO19】 料発明の触媒を調製するためのA1原料と しては、 y ーアルミナ, y ーアルミナとるーアルミナの 混合物などを使用することができる。特にペーマイトな とをAI厚料として用い、最終的な焼成により酸化物を 形成せるのも好ましい方法である。

【0020】 4発明の触媒を調製するための11周料と しては、硫酸チタン、チタニアプル、チタンプラリ、な どを使用することができる。

【0021】さらに、S1、Mg、Zrなどの第三金属 成立の原料としては、各種、硝酸塩、アンモニウム塩、 塩化物などを用いることができる

【0022】 長発明の触媒の製造法は通常触媒の製造に

きる

【0023】また、本発明における触媒は、そのまま粒状、ハニカム状などに成形して使用することができる成形法としては、押し出し成形法、打錠成形法、転動造粒法などを目的に応じ任意の方法を採用できる。また、セラミックスや全属製のハニカムや板にコーケィングして使用することもできる。

【0024】 * 発明のファ素化合物含有ガス処理方法は、他の処理方法に比べて低温でファ素化合物を分解することができる。

【0025】ソン素化合物含有ガスを処理する場合、分解して生成するHFなどの酸成分による装置材料の腐食が問題となるが、本発明によれば、使用する温度が比較的低温であるため、腐食速度が遅く、装置のメンテナンスなどが不要となる。

【0026】 本発明のファ素化合物含有ガス処理方法を 実施する装置は、ファ素化合物を分解する触媒反応槽と 分解生成ガス中の酸成分を中和除去する設備を備えるだけでよく、装置を小型化できる。

[0027]

【発明の実施の圧態】以下、実施例にて本発明をさらに 詳細に説明する。本発明は、これら実施例にのみ限定されるものではない。

【0028】図1は、本発明の分解処理方法を半導体生産プロセスのプラスマCVD装置のクリーニング工程で用いる場合の実施例を示す。

【0029】プラスマCVD装置は、半導体ウェニー表面にSiO、膜を落着法で形成させる装置である。しかし、SiO、膜は装置内全体に付着してしまうので、不必要な箇所に付いたSiO、を除去する必要がある。こ 30のSiO、をクリーニングするためにC.F.が用いられる。C.F.を含むクリーニングカスは、CVDチャンハハ送られ、プラスマで励起してSiO、を除去する。その後、チャント内をN.で置換し、C.F.濃度を約3~5%に希釈して約151/minでチャンパが心排出している。

*【0030】この排出ガスに空気3を添加しC.F.を布 釈した。この希釈ガスに、さらに水塔気4を添加した反 応ガス5を分解工程に送る。反応ガス中のC.F.濃度は 約0.5%である。分解工程では、反応ガス5を、空間 速度3000毎時(空間速度(h)。反応ガス流量 (m1/h) /触媒量(m1))の条件でA1.O.系触

媒と700℃で接触させる。この場合、反応ガスを加熱してもより、電気炉などにより触媒を加熱してもよい。 分解ガス6は、排ガス洗浄工程に送られる。排ガス洗浄工程では、分解ガス6にアルカリ水溶液がスプレーされ、分解ガス中の酸成分が除去された排ガス7分系外に放出される。C.F.の分解等は、反応カス5と排ガス7をF1D(Flame Torivation Detector の略称)ガスタロマトグラフ、TCD(Thermal Conductivity Detectorの略称)ガスクロマトグラフを用いて分析し、入りに及び出口の物質収支により水める。

【0031】以下、各種フラ素化合物分解触媒の活性を調べた結果について説明する。

【0032】 [実施例1] 純度99%以上ので、ド.カス 20 に空気を清加して希釈した。この希釈ガスに、さらに水 蒸気を添加した。水蒸気は純水を0.11ml/minで反 応管上部・マイクロチューブポンプを用いて供給しガス 化させた。反応ガス中のC.F.濃度は約0.5% であっ た。この反応ガスを、電気がにより反応管外部から70 0でに加温した触媒と空間連度3000毎時で接触させ た。

【0033】反応管は内径19mmのインコネル製の反応 管で、触媒層を反応管中央に有しており、内部に外径3 mmのインコネル製の熱電対保護管を有している。触媒層 を通過した分解生成カスは水酸化ナトリウム溶液中にバンリングさせ、系外に放出した。C.F.の分解をは、F IDガフクロマトグラフ、TCDカスクロマトグラフにより、次式で求めた。

[0034]

【数1】

分解率=1-<u>出口のフッ素化合物</u>×100(%) …(数1)

【 0 0 3 5】 以下に上記条件における試験に供った各触 媒の調製法を示す。

【0036】触媒1:A1O

住友化学製料サアルミナ (NKHDー24) を粉砕し、 $0.5 < 1 \, \mathrm{mm}$ 粒径に篩い分けし、 $120 \, \mathrm{C}$ で2時間乾燥し、 $700 \, \mathrm{C}$ で2時間焼成したものを試験に伴した

【0037】触媒2,TiO。

堺化学製粒炉チタニア (CS-200-24) を粉砕し、0.5-1mm 粒径に篩い分けし、120Cで2時間乾燥し、700Cで2時間焼成したものを試験に供し

【0 0 3 8】 触媒 3 、2 r O。

硝酸ジルコニル200gを120℃で2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。母られた粉末を金型に入れ、500kg+ cm の圧力で圧縮成型した。成型品を粉砕、篩い分けして0.5~1mm 粒径のジルコニアに造粒し、試験に供した

【0039】触媒4、810。

Fuji Niiysia製粒状シリカ (CARTACT~ 10) を 粉砕し、0.5~1mm粒径に篩い分けし、120℃で2 時間乾燥し、700℃で2時間焼成したものを試験に供

50 した

【0040】触媒5;TiO、-ZrO、

堺化学製粒状チタニア (CS-200-24) を0.5m 加工に粉砕した。この粉末100gに対し硝酸ジルコニュ78.3g を加え、純木を添加しながら混練した混神液、120Cで2時間乾燥し、700Cで2時間焼成した。得られた粉末を金型に入れ、500kg f /cm の圧力で圧縮成型した。成型品を粉砕、篩い分けして0.5-1mm 枢径に造粒し、試験に供した。

【OO41】触媒6;A1O-MgO

住友化学製粒状アルミナ (NKHD-24) $\pm 0.5 \, \text{mm}$ 10以下の粒径に构砕した。この粉末 $1.0.0 \, \text{g}$ に対し、硝酸マクネッウム $5.6.4 \, \text{g}$ を加え、純水を添加しながら混練した。 記練度、 $1.2.0 \, \text{C}$ で2時間乾燥し、 $7.0.0 \, \text{C}$ で2時間焼成した。 得られた粉末を全型に入れ、 $5.0.0 \, \text{kg}$ 子。mの圧力で圧縮成型した。 成型品を粉砕、 篩い分けして $0.5-1 \, \text{mm}$ 粒径として試験に供した。

【0042】触媒7、A1、O。-TiO。

住友化学製粒ボアルミナ (NKHD-24) $\pm 0.5\,\mathrm{mm}$ 以手の粒径に粉砕した。この粉末 $1.0\,\mathrm{0}\,\mathrm{g}$ に対し、メタチタン酸スラリの乾燥粉末 $5.6.4\,\mathrm{g}$ $\pm 0.5\,\mathrm{m}$ を添た $20\,\mathrm{m}$ にながら混神した。混練後、 $1.2\,\mathrm{0}^{\circ}\mathrm{C}$ で2時間乾燥し、 $7.0\,\mathrm{0}^{\circ}\mathrm{C}$ で2時間焼成した。得られた粉末を金型に入れ、 $5.0\,\mathrm{0}\,\mathrm{kg}\,\mathrm{f}/\mathrm{cm}$ の圧力で圧縮成型した。成型品を粉砕、篩い分けして $0.5-1\,\mathrm{mm}$ 粒径として試験に供した。

【0043】触媒8;A1_O。- SiO.

住友化学製粒状アルミナ (NKHD-24) 至0.5 mm 以下の粒径に粉砕した。この粉末100gに対し、SiOωアルの乾燥粉末13.2g を加え、純木を香加しながら混練した。混練後、120℃で2時間乾燥し、70 30 0℃で2時間焼成した。得られた粉末を全型に入れ、500kgf」で耐の圧力で圧縮成型した。成型品を粉砕、篩い分けして0.5-1 mm 粒径として試験に供した

【0044】上記触媒1~8の試験結果を図2に示す。

【0045】 [実施例2] 本実施例は、実施例1と同様の条件で、第三成分添加の効果を調べたものである。各触媒は以下のように調製した。

【0046】触媒9;A1O-TiO.

住友化学製粒状アルミナ (NKHD-24) を粉砕し、 0.5-1mm 粒径に篩い分けし、120℃で2時間乾燥 40 した。これに、30%硫酸チタン溶液176gを含浸した。含浸铵、250~300℃で約5時間乾燥し、70 0℃で2時間焼成した。これを試験に供した

【0047】触媒10、A1O-TiO-ZrO。 住友化学製粒サアルミナ (NKHD-24) を粉砕し、 0.5-1mm 粒径に篩い分けし、120Cで2時間乾燥 した。これに、30%硫酸チタン溶液176gを含浸し た。含浸後、250~300Cで約5時間乾燥し、70 0Cで2時間焼成し、触媒Aを作製した。続いて、触媒 A50gに、硝酸ジルコニル2水和物6.7gを90g。50 のHOに溶かした水溶液を含浸した。含浸後、120 で2時間乾燥し、700 Cで2時間焼成した。これを試験に供した。

【0048】触媒11,ALO-TiO-WO. 触媒10と同様の方法で触媒Aを作製した。続いて、触 媒A50gに、ハラタングステン酸アンモニウム6.5 gをH_Oに溶かした90gの水溶液を含浸した。含浸 後、120°Cで2時間乾燥1、700°Cで2時間焼成した。これを試験に供した。

【0049】触媒12;A1O。-TiO」-SiO。 触媒10と同様の方法で触媒Aを作製した。続いて、触 媒A50gに、20m t%。リカブル7.5gをHOに 溶かした90gの水溶液を含浸した。含浸液、120℃ で2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。これを試 験に供した。

触媒13; A1O₃-TiO-SnO₂

触媒10と同様の方法で触媒Aを作製した。続いて、触 媒A50gに、塩化すず2水和物5.6gをHOに溶か した90gの水溶液を含浸した。含浸後、120℃で2時 間乾燥し、700℃で2時間焼成した。これを試験に供 した。

【0050】触媒14:A1:O.-TiO.-CeO. 触媒10と同様の方法で触媒Aを作製した。続いて、触 媒A50gに、硝酸セリウム6水和物10.9gをH.O に溶かした90gの水溶液を含浸した。含浸後、120 でて2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。これを 試験に供した。

触媒 1.5 ; A LO := T i O := M n O :

触媒 1 0 と同様の方法で触媒 A を作製した。続いて、触 媒 A 5 0 g に、硝酸マニガニ 6 水和物 7 . 2 g を H_O に 溶かした 9 0 g の水溶液を含浸した。含浸液、 1 2 0 ℃ で 2 時間乾燥し、 7 0 0 ℃で 2 時間焼成した。これを試 駆に供した。

【0051】触媒16、ALO。-TiO、-BiO。 触媒10と同様の方法で触媒Aを作製した。続いて、触 媒A50gに、硝酸ビスマス6水和物7.4gをHLOに 溶かした90gの水溶液を含浸した。含浸板、120C て2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。これを試 験に供した。

【0052】触媒17、ALO - TiO-NiO 触媒10と同様の方法で触媒Aを作製した。続いて、触 媒A50gに、硝酸ニッケル6水和物7.3gをHOC 溶かした90gの水溶液を含浸した。含浸後、120℃ で2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。これを試 験に供した

【0053】触媒18.ALO-TiO-BO: 触媒10と同様の方法で触媒Aを作製した。続いて、触 媒A50gに、ほう酸アンモニウム8水和物12.0g をHOに溶かした90gの水溶液を含浸した。含浸 後、120℃で2時間乾燥し、700℃で2時間焼成し 20

た。これを試験に供した。

【0054】上記触媒9~18と 実施例1中の触媒1の活性を図3に示す。

【0055】 [実施例3] 本実施例は、アルミナ原料及びチタニア原料を変化させて各種触媒を調製し、実施例1と同様の方法で活性を調べた例である。

【0056】触媒19;A1O。

CONDEA製ニーマイト构末 (PURAL SB)を 120 Cで2時間乾燥した。この乾燥粉末200gを3 00°Cで0.5 時間焼成し、さらに焼成温度を700 C 10 にあげ2時間焼成した。母いれた粉末を全型に入れ、5 00kg+/cmの圧力で圧縮成型した。成型品を粉砕、 篩い分けして0.5-1mm 粒径として試験に供した

【0057】触媒20;A1O:TiO

CONDEA製。・・マイト約末(PURAL SB)を 120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gと3 0%硫酸チタン溶液248.4g を純水約200gを添 加しながら混練した。混練皮、250~300℃で約5 時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。得られた粉末 を全型に入れ、500㎏f。cm²の圧力で圧縮成型した。成型品を粉碎、篩い分けして0.5-1mm 粒径として試験に供した。

【0058】触媒21;Al₂O₃-TiO₂

CONDEA製ニーマイ!粉末(PURAL SB)を 120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末200gと、 30%チタニア(ル78.6g に純水を加えた約100 gの水溶液を混練した。混練後、120℃で約2時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。得られた粉末を金型 に入れ、500kgf/(m の圧力で圧縮成型した。成型 品を粉砕、篩い分けして0.5-1mm 粒径として試験に 30 供した。上記の触媒19~21の活性を実施例1と同様 の方法で調べた結果を図4に示す。

【0059】[実施例4] *実施例は、実施例3の触媒20中のA1とTiの組成を変化させた触媒を調製し、活性を調べた結果である。

【0060】触媒22:A1,O-TiO.

CONDEA製パーマイト約末 (PURAL SB) を 120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末100gと3 0%硫酸チタン溶液48.8g を純水約150gを添加 しなから混練した。混練後、250~300℃で約5時 40 間乾燥し、700℃で2時間焼成した。 毒られた粉末を金 型に入れ、500kg f / cm の圧力で圧縮成型した。成 型品を約砕、篩い分けして0.5~1 mm 粒径として試験 に供した

【0061】触媒23、A1O-TiO。

 型に入れ、 $500 \log f$ / em の圧力で圧縮成型した。成型品を特確、篩い分けして $0.5-1 \, mm$ 粒径として試験に供した。

10

【0062】触媒24、A1O-TiO

CONDEA製パーマ子ト粉末 (PURAL SB) を 120 Cで1時間乾燥した。この乾燥粉末100gと30%硫酸チタン溶液174.4g を純水約70gを添加したが小混練した。混練夜、250~300℃で約5時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。得られた粉末を金型に入れ、500kg f、//cm の圧力で圧縮成型した。成型品を粉砕、篩い分けして0.5-1mm 粒径として試験に伸した。

【0063】触媒25、A1,O。TiO.

CONDEA製 : ーマイト粉末 (PURAL SB) を 120 Cで1時間乾燥した。この乾燥粉末100 g と 3 O %硫酸チタン 溶液 392 g を添加しながら混練した。 混練 及 50 ~ 300 C C で 2 時間焼成した。 得られた粉末を全型に入れ、 500 kg 1 \sim cm の圧力で圧縮成型した。 成型品を粉砕、 篩い 分けして 0.5 \sim 1 mm 粒径として試験に供した。

【0064】上記の触媒22~25の活性を実施例1と 同様の方法で調べた結果を図5に示す。

【0065】 [実施例5] 本実施例は、触媒調製時に硫酸を添加した場合の例である。

【0066】触媒26;A1;O。-TiO;

CONDEA製ペーマイト粉末(PURAL SB)を120℃で1時間乾燥した。この乾燥粉末150gに、石原産業製CS N30%チタニアブル溶液58.8gと、97%硫酸溶液44.8gを純水250m1で希釈した水溶液を添加し混練した。混練後、250~300℃で約5時間乾燥し、700℃で2時間焼成した。得られた粉末を金型に入れ、500㎏f」でmの圧力で圧縮成型した。成型品を粉砕、篩い分けして0.5−1 mm 粒径として試験に供した。試験条件は、空間速度を1000毎時とした以外は実施例1と同様である。試験の結果、反応温度650℃でC上。の分解率80%が得られた

[0067]

【発明の効果】水発明によれば、C.F., NF。などのフッ素含有ガスを効率良く分解処理することができる 【図面の簡単な説明】

【図1】 木発明の一実施例による処理でロセスを示す E 程図である

【図2】各種コッ素化合物分解触媒の性能を示すグラフ である。

【図3】各種でル素化合物分解触媒の性能を示すがラフである。

【図4】各種フッ素化合物分解触媒の性能を示すがラフ である。

【図5】各種フッ素化合物分解触媒の性能を示すゲラフ

12

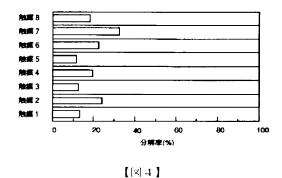
である。 【符号の説明】 * 1…C_F_{*}、2…N_{*}、3…空気、4…水蒸気、5…反 * 応ガス、6…分解ガス、7…排ガス。

[[|| 1]]

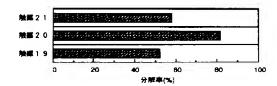




図 2

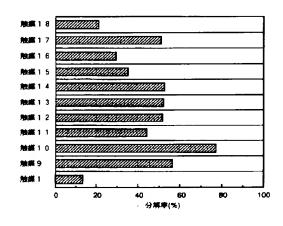


TSZT 4



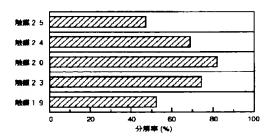
【図3】

図 3



【図5】

⊠ 5



フロントページの続き

(72) 発明者 安田 健

茨城県日立市大公が町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所目立研究所内 50 (72) 発明者 山下 寿生

茨城県日立市大為が町七丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 小豆畑 茂

茨城県日立市大みか町七丁日1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72) 発明者 玉田 慎

茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会 社日立製作所日立工場内